This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) AUTOMATIC SYSTEM FOR PRECISE POSITION ALIGNMENT PROVIDED WITH AUTOMATIC MEANS FOR SETTING KEY PATTERN

(11) 1-285805 (A)

(43) 16.11.1989 (19) JP

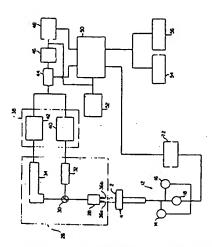
(21) Appl. No. 63-113638 (22) 12.5.1988

(71) DISCO ABRASIVE SYST LTD (72) MASANORI UGA

(51) Int. Cl⁴. G01B11/00,G05D3/12,H01L21/68,H01L21/78,H04N7/18

PURPOSE: To enable the appropriate, rapid and automatic selection of a necessary key pattern even when an image is of relatively high magnification, by calculating the degree of approximation of each of a plurality of regions having a prescribed area in the image to be picked up, to a standard pattern.

CONSTITUTION: A plurality of standard patterns are stored in CPU 50. The dimensions of the standard pattern correspond to picture elements of 32 × 32, for instance, in an image of relatively high magnification which is displayed in the left or right half part of a display means 52. A cursor having a dimension corresponding to the picture elements of 32 × 32 is shifted for each one picture element, and the degree of approximation of a region prescribed by the cursor at each shift is calculated. Then, the whole of the image is scanned and the degrees of approximation are calculated with respect to all of the standard patterns. Based on multi-value digital signals stored in an image frame memory 48, concretely, mutual correlation values are calculated according to a prescribed formula, and the degrees of approximation are calculated on the basis of these mutual correlation values. Then, the region having the highest degree of approximation is extracted as the first proposed key pattern region.



26: optical means, 28: microscope, 32: first optical path, 38: image pickup means, 40: first image pickup means, 42: second image pickup means, 44: magnification convertion means, 46: A/D conversion means, 54: key pattern memory, 56: pattern matching means, 72: shift control means.

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-285805

@Int. Cl. 4 G 01 B 11/00 G 05 D H 01 L 3/12 H 04 N 7/18

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月16日

H-7625-2F K-8209-5H -7454-5F

C-6679-5F

-7033-5C審査請求 未請求 請求項の数 5 (全 18 頁)

会発明の名称

キーパターン自動設定手段を備えた自動精密位置合せシステム

②特 願 昭63-113638 22出 願 昭63(1988)5月12日

@発 明 者 咨 ⑪出 願 人 株式会社デイスコ

東京都大田区東糀谷2丁目14番3号 株式会社ディスコ内

東京都大田区東糀谷2丁目14番3号

四代 理 人 弁理士 小野 外1名

1. 発明の名称

キーパターン自動設定手段を備えた自動精 密位置合せシステム

特許請求の範囲

1. 被処理物体を保持するための保持手段と、該 保持手段を移動せしめるための移動手段と、該 保持手段に保持された被処理物体の表面の少な くとも一部の画像を摄像してx-y マトリックス 配列画素の漁度を示すアナログ信号を出力する ための提像手段と、該摄像手段が出力する該ア ナログ信号を多値デジタル信号に変換するため のA/D 変換手段と、該A/D 変換手段が生成する 該多値デジタル信号を記憶するための画像フレ ームメモリと、該保持手段に保持されたサンプ ル被処理物体が所定位置に位置付けられた時に 該摄像手段に摄像される画像における所定面積

の複数個の領域のうちの1個をキーパターン領 域として選定するためのキーパターン自動設定 手段と、該キーパターン領域のパターンを該画 像フレームメモリに記憶されている信号に基い て該キーパターン信号として記憶し且つ該キー パターン領域の位置を示す信号を該キーパター ン位置信号として記憶するためのパターンメモ リと、該画像フレームメモリに記憶されている 信号と該キーパターンメモリに記憶されている 該キーパターン信号とに基いてパターンマッチ ング作用を遂行するパターンマッチング手段と、 該パターンマッチング作用に基いて該移動手段 を作動せしめて該移動手段に保持された被処理 物体の位置付けを遂行するための移動制御手段 とを具備する、表面に所定パターンを有する被 処理物体を所要位置に位置付ける自動精密位置 合せシステムにおいて;

該キーパターン自動設定手段は、予め設定された少なくとも1個の標準パターンを記憶し、該保持手段に保持されたサンブル被処理物体が所定位置に位置付けられた時に該援像手段に提供される画像における所定面積の複数個の領域の各々と該際準パターンとの近似度を算出し、該近似度に基いて該キーパターン領域を選定する、ことを特徴とする自動精密位置合せシステム

該キーバターン自動設定手段は、該近似度として相互相関値Q・1を採用し、該相互相関値Q・1は下記式。

 $Q \cdot I = Q \cdot I - Q \cdot I$

ここで、 Q ・1 は該標準パターン自体の 自己相関値であり、 Q ・1 は該複数値の 領域の各々との間の相関値である、

に基いて算出する、特許請求の範囲第1項記載

- 3 -

領域と該他の領域の各々との間の相関値である。

に基いて算出し、該相互相関値 Q 1.のうちの最小値が所定関値以上である場合に該類似度のうちの最大のものが該所定類似度以下であると判別する、特許請求の範囲第3項記載の自動希密位置合せシステム。

- 5. 被処理物体は、その表面には格子状に配列された複数個の直線状領域が存在し、該直線状領域によって区面された複数個の矩形領域の各々には同一の回路パターンが施されている半導体ウエーハである、特許請求の範囲第1項乃至第4項のいずれかに記載の自動精密位置合せシステム。
- 3. 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は、表面に所定パターンを有する被処理

の自動精密位置合せシステム。 ・

- 3. 該キーパターン自動設定手段は、該複数個の 領域から該近以度が比較的大きい領域を抽出し、 次いで抽出した領域の各々のパターンと該複数個の 域のうちの他の領域の各々のパターンと表現の 度を算出し、しかる後に該類似度のうちの最大 のものが所定類以及下かを判別し戻り 以度のうちの最大のものが該所定期以領域として 場合に抽出した領域を該キーパターンは 場合に抽出した領域を該第1項又は第2項 記載の自動精密位置合せシステム。
- 該キーバターン自動設定手段は、該類似度を相互相関値Q・2に基いて判別し、該相互相関値Q・は下記式、

 $Q_{12} = Q_{12} - Q_{12}$

ここで、Q。」は抽出された領域自体の 自己相関値であり、Q。」は抽出された

- 4 -

物体、殊に表面には格子状に配列された複数個の直線状領域が存在し且つかかる直線状領域によって区画された複数個の矩形領域の各々には同一の回路パターンが挑されている半導体ウエーハを、所要位置に位置付ける自動精密位置合せシステムに関する.

<従来技術及びその解題点>

周知の如く、半導体デバイス製造工程においては、略円板状の半導体ウエーハの表面が格子状に配列された所定幅の直線状領域(かかる直線状状のは一般にストリートでなれているを矩形領域に及画され、かかる矩形領域にの回路パターンが施されてのと、上記直線状領域において半導体がある。といる複数個の矩形領域が個々に分離される個々に分離された矩形領域は一般にチップと称され

ている)・半導体ウエーハの切断は充分精密に上記直線状領域において遂行することが重要であり、上記直線状領域自体の幅は、極めて狭く、一般に、数十μπ 程度である。それ故に、ダイヤモンドブレードの如き切断手段によって半導体ウエーハを切断する際には、切断手段に関して著しく特密に半導体ウエーハを位置合せすることが必要である。

位置の検出は、一般に、パターンマッチング方式を利用している。即ち、半導体ウエーハ(サンプル半導体ウエーハ)を所定位置に手動で位置や特でなる。半導体ウエーハの表面上の特徴的かかる半導体ウエーハの扱びし、からでは、クーン領域のパターン及び位置をキーパターン領域のパターン及びである。そして、自動精密では、では、位置合せすべき半導体ウエーハの位置付けを遂行する。

然るに、従来の自動精密位置合せシステムにおいては、キーパターン及びその位置をキーパターンメモリに記憶するためのキーパターン領域の選定を操作者自身の判断によって遂行することが必要であり、それ故に、(4) 他の領域と比べて充分

- 7 -

に顕著な特徴を有する(従って、自動精密位置合せにおけるパターンマッチングにおいて) 適切で チャングミスを発生せしめる 恐れがない) 適切でする でいターン 領域の選定を 容易且つ迅速に 逆行 する にい 選定した キーパターン 領域が適切なものであるか 否かを 実際に自動精 が が 虚合せを 試験的に 遂行して チェック するこという解 であり、 従って 相当 な時間を 要する、という解決すべき 問題乃至欠点が存在する。

そこで、本発明者は、先に特開昭 61-204716 号 公報において、キーパターン自動設定手段をかかた 自動特密位置合せシステムにおけるキーパターン 自動設定手段は、保持手段に保持されたサンプ 位 自動設定手段は、保持手段に保持された中ででは、保持 学校に投資される 画彙 濃度付けられた時に、提供の領域の各々の画彙 濃度分ける所定面積の複数個の領域の各々の画彙 濃度分

- 8 -

散値を算出し、かかる画素濃度分散値に基いて上記複数個の領域のうちの1個をキーパターン領域として選定する。

本発明者が先に提案した上記自動精密位置をせいるステムにおけるキーパターン自動設定手段はよって、適常の場合は、適切に且つ迅速に所要キーパターから、本発明者の経験によれば、特に提像を再発の経験によれば、特に提像である場合、は、本発明をある半導体ウエーハの種類の可能を表しては、所要キーパターンの選定には、所要キーパターンの選定に相当な時間を要することがあった。

く発明の課題>

本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、本発明者が先に提案した上記自動精密位置合せシステムに改良を加えて、

機像手段に機像される画像が比較的高倍率の画像である場合でも、広範囲の半導体ウエーハに対して所要キーパターンを適切に且つ迅速に自動的に選定することができるようにせしめることである。 <発明の解決手段>

上記技術的課題を達成するための本発明の解決 手段は、新規且つ改良されたキーバターン自動設 定手段、即ち予め設定された少なくとも1個の概律バターンを記憶し、保持手段に保持された時に では、保持手段に保持された時に では、保持手段に提供するれた時で では、保持手段に提供するれた時で では、保持手段に提供するれた時で では、保持手段に提供するのででは 数個の領域の各々と上記機準バターンとの近度 を算出し、上記近以度に基いて上記複数個の領域 のうちの1個をキーバターン領域として選定する キーバターン自動設定手段を配設することである。

即ち、本発明によれば、被処理物体を保持する ための保持手段と、該保持手段を移動せしめるた

めの移動手段と、該保持手段に保持された被処理 物体の表面の少なくとも一部の画像を撮像してxy マトリックス配列画素の濃度を示すアナログ信 号を出力するための摄像手段と、該摄像手段が出 力する該アナログ信号を多値デジタル信号に変換 するためのA/O 変換手段と、該A/O 変換手段が生 成する対多値デジタル信号を記憶するための面供 フレームメモリと、該保持手段に保持されたサン アル被処理物体が所定位置に位置付けられた時に 該提像手段に摄像される画像における所定面積の 複数個の領域のうちの1個をキーパターン領域と して選定するためのキーパターン自動設定手段と、 該キーパターン領域のパターンを該画像フレーム メモリに記憶されている信号に基いて該キーパタ ーン信号として記憶し且つ該キーパターン領域の 位置を示す信号を該キーパターン位置信号として 記憶するためのパターンメモリと、該画像フレー

- 11 -

ムメモリに記憶されている該キーパターンに号とに 基いてパターンマッチング作用を遂行するパター ンマッチング手段と、該パターンマッチング作用 に基いて該移動手段を作動せしめて該移動手段に 保持された被処理物体の位置付けを遂行するため の移動制御手段とを具備する、表面に所定パター ンを有する被処理物体を所要位置に位置付ける自動精密位置合せシステムにおいて;

該キーパターン自動設定手段は、予め設定された少なくとも1個の領帯パターンを記憶し、該保持手段に保持されたサンプル被処理物体が所定位置に位置付けられた時に該摄像手段に撮像される画像における所定面積の複数個の領域の各々と該標準パターンとの近似度を算出し、該近似度に基础に該キーパターン領域を選定する、ことを特徴とする自動物密位置合せシステムが提供される。

く発明の好適具体例>

以下、添付図面を参照して、本発明に従って構成された自動精密位置合セシステムの一具体例について詳細に説明する。

12 -

て更に詳述すると、第2図に図示する如く、ウエ ーハ 2 の表面には格子状に配列された複数個の直 緑状領域8a及び8bが存在する。かかる直線状 領域8a及び8bは、一般に、ストリートと称さ れている。第2図において左右方向に延びる直線 状領域8aは、所定幅wyを有し且つ所定間隔dyを 置いて配置されており、第2図において上下方向 に延びる直線状領域8bは、所定幅wxを有し且つ 所定間隔dxを置いて配置されている(上記所定幅 wyと上記所定幅wxとは、必ずしも実質上同一では なく相互に異なっていることも少なくなく、同様 に上記所定間隔dyと上記所定間隔dxとも、必ずし も実質上同一ではなく相互に異なっていることも 少なくない)。かくして、ウエーハ2の表面上に は、直線状領域8a及び8bによって、第2図に おいて左右方向にピッチ DX= WX+ dXで第2図にお いて上下方向にピッチpy=wy+dyで配列された複

C3:

第1図を参照して説明を続けると、それ自体は公知の形態でよい保持手段4は、その表面上に改定されたウエーハ2を真空吸着等によって充分確実に保持する。この保持手段4は、適宜の支持根材(図示していない)によって、x方向、y方向及びθ方向に移助自在に装着されている。保持手段4には、これを充分相密に所要過りに移助せし

致伽の矩形領域10が区回されている。そして、

かかる矩形領域10の各々には、夫々同一の回路

パターンが柏されている。かようなウエーハ2は、

上記オリエンテーションフラット6を利用するこ

とによって、上記直級状領域8a又8bのいずれ

か一方、図示の場合は直線状質域8aが所定基準

方向即ち×方向(第1図)に対して例えば±1.5

度乃至3.0 度程度以下である傾斜角度・範囲内にな

るように、上記保持手段4上に破記される。

- 15 -

- 16 -

める移助手段12が駆動連結されている。図示の

具体例においては、移動手段12は、×方向移動 源14、 y方向移動源16及び8方向移動源18 から梢成されている。パルスモータから梢成され ているのが好都合である×方向移効源14は、作 助せしめられると保持手段4を×方向に、例えば 1μα 程度の精度で所要距離移効せしめる。 パル スモータから相成されているのが好都合であるy 方向移効源16は、作効せしめられると保持手段 4 を y 方向、即ち上記 x 方向に 壺直な方向に、例 えば1μ11程度の精度で所要距離移動せしめる。 同様にパルスモータから材成されているのが好都 合であるθ方向移効源18は、作効せしめられる。 と保持手段4を例えば0.0015度程度の精度で8方 向に所要角度移動、即ち保持手段4の中心軸線20 を中心として回転せしめる。所望ならば、保持手・ 段4を×方向に移助自在に装着し且つ保持手段4 に×方向移動源14を付設することに代えて、後

述する光学手段の顕微鏡を×方向に移動自在に装 若し且つかかる顕微鏡に×方向移効源を付設する こともできる。

図示の半導体ウエーハ切断装置においては、保持手段4が第1図に実線で示す位配乃至その近傍である供給及び排出域に存在している間に、上記

供給手段(図示していない)によって保持手段4 上にウエーハ2が裁定される。次いで、位に詳述 する如くして、保持手段4の位置を散細に調査す ることによって、保持手段4上に保持されたウェ ーハ2が回転ブレード22に関して所定位置に充 分精密に位置合せされる。しかる後に、保持手段 4 が y 方向に所定距離前進せしめられて、第1図 に 2 点鎖線で図示する如く、保持手段 4 及びその 上面に保持されたウエーハ2が回転プレード22 に隣接する切断開始域に位置付けられる。次いで、 回転ブレード22を回転せしめると共に×方向に 移効せしめてウエーハ2が回転駆効されている回 転ブレード22の作用を受けるようにする切断移 効と、ウエーハ2の表面に存在する矩形領域110 のピッチDX(又はDy)だけ保持手段4をy方向に 移動する所謂インデックス移動とを交互に遂行し、 かくしてウエーハ2をその表面に存在する直線状

保持手段4をその中心蚰線20を中心として8方 向に90度移効せしめ、次いで上記切断移効と上 記インデックス移効を交互に遂行し、かくしてウ エーハ2をその表面に存在する底線状循域8a (又は8b)に沿って切断する。しかる後に、保 持手段4がy方向に所定距離後進せしめられて、 保持手段4が上記供給及び排出域に戻される。次 * いで、保持手段4から切断されたウエーハ2が、 それ自体は公知の形態でよい適宜の排出手段(図 示していない)によって保持手段4から排出され、 そして上記供給手段(図示していない)によって 保持手段4上に次のウエーハ2が戴冠される。回 転プレード22によるウエーハ2の切断は、当業 者には周知の如く、ウエーハ的2の厚さ全体に渡 ってではなくて低かだけ非切断厚さを残留せしめ て遂行し、かくして上記矩形領域10(第2図)

領域86 (又は8a)に沿って切断する。次に、

- 19 -

が完全には分離されないようになかできる 留留 いたこの場合には、後に若干の力を加えて切断切り 1 を破断せしめることによって上記矩形領域 1 のが完全に分離され、かくしてチップが生成をテたのである。 或いは、ウエーハ 2 の裏面に予め粘着をに対するといくにないようにせしめてもよい(この場合には、領されないようにせしめてもよい(この場合には、領される)。

第1 図と共に第3 図を参照して説明すると、上記供給及び排出域に存在する時の保持手段4 及びその表面に保持されたウエーハ2 に関連せしめて、全体を番号26で示す光学手段が配設されている。図示の光学手段26は、顕微鏡28、光路分岐手段30、第1の光学径路32及び第2の光学径路

- 20 -

34を含んでいる。例えば3万至5倍程度でよい 比較的低倍率の顕微鏡28は、x方向に例えば40 乃至55m程度でよい適宜の間隔を促いて位置す る2個の入光開口36a及び36bを有する双眼 顕微鏡から樹成されている。従って、保持手段4 上に保持されたウエーハ2の表面の、x方向に所 定間隔を置いた2個の部分の画像が、上記入光開 口36a及び36bを通して顕微鏡28に入光さ れ、そしてスプリット面像として顕微鏡28から 出光される。顕微鏡28から出光される光は、ハ ーフミラー等の適宜の手段から梢成することがで きる光路分岐手段30によって、2つの光に分岐 され、そしてその一方の光は第1の光学径路32 を通して、その他方の光は第2の光学径路34を 通して、損傷手段38(この損傷手段38につい ては役に更に言及する)に投射される。第1の光 学径路32は、顕微鏡28から出光される画像を、

更に拡大することなくそのまま提慮手段38に投 射して、従って第1の光学径路32を通して損像 手段38に投射されるところのウエーハ2の表面 の画像は、3乃至5倍程度でよい比較的低倍率の 拡大画像である。所望ならば、第1の光学径路32 を通して機像手段38に投射されるところのウェ - ハ 2 の表面の画像を等倍乃至若干の縮少画像に することもできる。従って、本明細番において使 用する語句「比較的低倍率」は、低倍率の拡大の みならず等倍乃至若干の縮少も含む。一方、第2 の光学径路34は、例えば5乃至10倍程度でよ い拡大率を有する拡大レンズ系を含んでおり、顕 微鏡28から出光される画像を更に拡大して摄像 手段38に投射し、従って第2の光学径路34を 通して 摄像手段 38に投射されるところのウエー ハ2の表面の画像は、20乃至30倍程度でよい 比較的高倍率の拡大画像である。

- 23 -

の左側入光開口36a(又は右側入光開口36b) に入光された画像のみが入光される。顕微鏡28 の右側入光開口36b(又は左側入光開口36a) に入光された画像は、第1の撥像手段40には入 光されない。損言すれば、第1の光学径路32は、 顕微鏡28の2個の入光開口のうちの一方、即ち 左側入光開口36 a (又は右側入光開口36 b) に入光する画像のみを、比較的低倍率で第1の投 像手段40を梢成する256×256個のCCD に投射する。一方、第2の最像手段42を相成す る256×256個のCCDにおいては、その左 半部に位置する128×256個のCCDには、 顕敞鏡28の左側入光開口36aに入光された画 像が入力され、右半部に位置する残りの128× 256個のCCDには、顕微鏡28の右側入光開 口36bに入光された画像が入力される。換言す れば、第2の光学径路34は、顕微鏡28の左側

図示の具体例における上記収録手段38は、上 記第1の光学径路32に光学的に接続された第1 の協康手段40と、上記第2の光学経路34に光 学的に接続された第2の提像手段42とを含んで いる、第1及び第2の撥像手段40及び42の各 々は、投射される画像に応じて、x-y マトリック ス配列画菜の温度を示すアナログ信号を出力する ことができるものであれば任意の形態のものでよ いが、固体カメラ、特にx-y マトリックス配列さ れた複数個の撥像業子、例えばCCD,CPD又 はMOS、を有する固体カメラ、から构成されて いるのが好ましい、図示の具体例においては、第 1及び第2の提像手段40及び42の各々は、 256×256個のマトリックス配列されたCC Dを有する固体カメラから相成されている。 図示 の具体例においては、第1の担像手段40を桁成 する256×256個のCCDには、顕微鏡28

- 24 -

入光開口36aに入光する画像を、比較的高倍率 で第2の銀像手段42を相成する256×256 個のCCDのうちの左半部に位置する128× 256個のCCDに投射し、顕微鏡28の右側入 光開口36bに入光する画像を、比較的高倍率で 第2の設康手段42を相成する256×256個 のCCDのうちの右半部に位置する歿りの128 × 2 5 6 個の C C D に投射する。 2 5 6 × 2 5 6 個のCCDの各々は、それに入力された面像の混 度(gray level)に応じた電圧を有するアナログ信 号を出力する、256×256個のCCDを有す る固体カメラには、扱像した画像の実際の温度に 応じて出力アナログ信号の利得を自動的に調整す るそれ自体は公知の自効ゲイン調査手段(図示し ていない)が付設乃至内蔵されているのが好都合 である.

第3図を参照して説明を続けると、上記第1及

び第2の機像手段40及び42は、倍率変換手段 4 4 を介して A/D (アナログ・デジタル) 変換手 段46に投続され、そしてA/D 変換手段46は、 画像フレームメモリ48に接続されている。倍率 変換手段 4 4 は、複数個のRAMを内蔵したマイ クロプロセッサでよい中央処理ユニット(CPU) 50によって制御され、上記第1及び第2の撮像 手段40及び42のいずれか一方を選択的に、上 記A/D 変換手段46に電気的に接続する。A/D 変 換手段46は、入力されたアナログ信号を、例え ば8ビット(従って20=256段階)でよい多 値デジタル信号に変換する。そして、かかる多値 デジタル信号は、画像フレームメモリ48に送給 されてそこに一時的に記憶される。図示の具体例 における画像フレームメモリ48は、少なくとも 256×256×8ビットの記憶容量を有し、従 って、上記第1及び第2の撮像手段40及び42

- 27 -

パターンメモリに記憶されている信号等に対応する画像を選択的に可視表示する。 図示の表示手段5 2 は、第 2 の提像手段4 2 に投射される 画像を表示する場合、 その左半部には顕微鏡28の左側入光開口36 bから入光する画像を、 例えば総倍率で 260 倍程度に拡大して表示する。

上記中央処理ユニット50には、更に、キーパターンメモリ54及びパターンマッチング手段56が接続されている。

RAM等から和成することができるキーパターンメモリ54には、保持手段4上に保持されたサンプルウエーハ2が所定位置に位置付けられた時の、サンプルウエーハ2の特定領域即ちキーパターン ひば 値 の が オーパターン 及び 位 足が キーパターン 及び その 位 屋 として 記憶される。キーパターン 及び そ

の各々を相成する固体カメラにおける256× 256個のCCDに入力された256×256個の の画素の温度に失々対応する256×256個の 8ビット多値デジタル信号を記憶することができ るRAMから相成されている。かくして、保持手段4上に保持されたウエーハ2の表面のの、第1の 機像手段40に投射される比較的低倍率の高倍率の 類2の機像手段42に投射される比較的高倍率の 面像とに失々対応した多値デジタル信号が選択的 に画像フレームメモリ48に記憶される。

図示の具体例においては、陰極線管(CRT)から相成されているのが好都合である表示手段 52 も設けられている。この表示手段 5 2 は、切換手段(図示していない)手効 操作に応じて、上記 A/D 変換手段 4 6 が出力する多値デジタル信号、上記中央処理ユニット 5 0 内に内蔵されている R A Mに記憶されている信号、或いは後述するキー

- 28 -

の位置の記憶は、次の通りにして遂行することが できる。

を 説に、保持手段 4 4 、 ソンカウス カウス カウス カウス かって 2 を 説 1 4 、 ソンカウス カウス の 1 8 を 移動に 1 8 を 移動に 2 8 を 移動に 3 8 を を かかり 2 8 を 移り 3 8 を を が 4 8 を で かり 4

の表面における直線状領域8aの中心線が、上記表示手段52の表示画面における模方向中心線、即ちdxーdx線に実質上合致するようにサンプルウエーハ2を位置付ける。

- 31 -

の画像が表示手段52に表示され、そしてまたか かる画像における複数個(256×256個)の 画業の各々の過度を示す多値デジタル信号が画像 フレームメモリ48に記憶される状態にせしめら れる。次いで、ステップn-3に進行し、キーパ ターン領域候補が自動的に選出され、しかる後に ステップn-4において、選出されたキーパター ン領域候補が適切なものであるか否かが判定され る. 上記ステップロー3におけるキーパターン領 **域候補の選出、及び上記ステップn-4における** キーパターン領域候補の判定は、上記特別昭61 -204716 号公報に開示されている通りの方式(即 ち画像淑度分散値の算出及び相互相関値の算出に 基く方式)でよく、これらの詳細についての説明 は、上記特開昭61-204716 号公報に委ね。本明細 書においては省略する。所望ならば、比較的高倍 率の画像に関するキーパターン領域候標の選出及

(かかる2段階位置付けについては、特開昭60 -244803 号公報及び特開昭61-143820 号公報に記 娘されている故に、かかる記娘を参照されたい) か、或いは比較的高倍率の画像に関する位置付け のみを遂行する単段階位置付けかが判断される。 換言すれば、比較的低倍率の面像に関してキーパ ターン領域を設定することが必要であると共に比 **契的高倍率の画像に関してキーパターン領域を設** 定することが必要であるか、或いは比較的高倍率 の画像に関してのみキーパターン領域を設定する ことが必要であるかが判断される。前者の場合は ステップ n-2に進行し、後者の場合はステップ n-8に進行する。ステップn-2においては、 第1の扱像手段40がA/D 変換手段46に接続さ れ、従って、サンプルウエーハ2の表面における、 上記顕微鏡28の左側入光開口36aから入光さ れ第1の撮像手段40に投射される比較的低倍率

- 32 -

び判定に関して後に詳細に説明する通りの、本発 明に従って提案される新規な方式を、比較的低倍 率の画像に関するキーパターン領域候福の選出及 び判定にも適用することができる。上記ステップ n-4において、選出されたキーパターン領域候 **裕が適切なものであると判定された場合には、ス** テップn-5に進行する。そして、このステップ n-5においては、上記キーパターン領域候構が キーパターン領域として最終的に選定され、そし てかかるキーパターン領域のパターン及び位置が キーパターン及びその位置としてキーパターンメ モリ54に記憶される。キーパターン領域のパタ ーンの記憶は、画像フレームメモリ48に記憶さ れている多値デジタル信号のうちの上記キーパタ ーン領域に関する信号を記憶することによって迎 成される。

上記の通りにして比較的低倍率の画像に関する

1 個のキーパターン及びその位記がキーパターン メモリ54に記憶されると、ステップn-6に進 行する。このステップn-6においては、上記キ ーパターン領域が表示手段52の表示画面の実質 上中央に位置するように、×方向移動源14及び y方向移動源16が適宜に駆動されて保持手段4 及びその上に保持されたサンプルウエーハ2が移 効せしめられる。次いで、ステップn-7に進行 し、第2の撮像手段42がA/O 変換手段46に接 続され、従って、サンプルウエーハ2の表面にお ける、上記顕微鏡28の左側入光開口36aと右 側入光開口36日から入光され第2の超像手段42 に投射される比較的高倍率の画像が失々表示手段 5 2 の左半部と右半部に表示され、そしてまたか かる画像における複数個(128×256+128 ×256個)の画案の各々の温度を示す多値デジ タル信号が画像フレームメモリ48に記憶される

- 35 -

ている。上記近似度の算出は、18個の額準パタ ーンの各々について、表示手段52の左半部(又 は右半部)に表示される比較的高倍率の面像にお ける32×32個の画菜面稻を有する全ての領域 に関して遂行され得る。第4図を参照して説明す ると、例えば、第6-1図に図示する額準パター ンについて上記近似度を算出する場合には、32 ×32個の画案に対応した寸法を有するカーソル 58が、表示手段52の左半部(又は右半部)に 表示される比較的高倍率の画像の特定走査開始位 置、例えば左端且つ上端に位置付けられ、カーソ ル58によって規定される領域と第6-1図に図 示する領帯パターンとの近似度が算出される。カ ーソル58は横方向又は上下方向に1面案毎移助 されて、表示手段52の左半部(又は右半部)に 表示されている比較的高倍率の画像の全体が走査 され、そしてカーソル58が1面素分移効される

状態にせしめられる。しかる後に、ステップn-8に進行する.そしてこのステップn-8におい ては、予め設定された少なくとも1個の祭枠パタ ーンと、上記表示手段52の左半分(又は右半部 に表示される比較的高倍率の面像における所定面 稲の複数個の領域の各々との近似度が算出される 更に詳述すると、図示の具体例においては、第6 - 1 図乃至第6 - 1 8 図に図示する 1 8 個の標準 パターンが、中央処理ユニット50に内蔵されて いるRAMに予め記憶されている。かかる標準パ ターン自体は、キーパターンとして適切であろう と思われるパターンを経験的に選定することによ って規定することができる。原準パターンの各々 の寸法は、表示手段52の左半部(又は右半部) に表示される比較的高倍率の画像において、例え ば32×32個の画業に対応、従って第2の投像 手段42における32×32個のCCDに対応し

- 36 -

毎に、カーソル58によって規定される領域のクーンに対して、1個の領域が11 でも、1の領域が2 ーンに対して(128-31)×(256-31)
=21825個の領域の近似度が算出され、図の具体例においては18個の領域が12-21825×18
におり、従って総計で21825×18
=392850個の近似度が11 出る。・近似に記いては、面像フレームメを値で記したおいては、面像フレームメを値で記したが128×256個の多値で11 が上さいて相互相関値Q・1(この相互相関値Q・1・を下記式、

Q . . = Q . . - Q . .

ここで、Q・1は原準パターン自体の自己相関値であり、Q・1は穏準パターンとカーソル58によって規定される領域の各々との相関値である、

に基いて算出し、かかる相互相関値Qっに基いて

近似度を算出することができる。上記相互相関値 Q、の算出について更に詳述すると、上記Q、1を 例えば1とし、上記Q・1として領準パターンとカーソル58によって規定される領域とのパターン マッチング度Pを採用することができる(Q、1= 1-P)。そして、パターンマッチング度P自体 は、例えば、下記式A、

$$P = \sum_{i,j} \{ g(i,j) - \overline{g} \} - \{ h(i,j) - \overline{h} \} \} \qquad \cdots A$$

ここで、gは標準パターン中の32×32個の画素の各々の濃度に対応した値であり、58によいて規定される領域中の32×32個の画素の各々の濃度に対応した値であり、50は8の平均値であり、(i・j)は各画素の行及び列を示し、従って(i=1万至32、j=1万至32)である、

- 39 -

ここで、g、g、h、 F 及び (i, j) は、 上記式 A の場合と同一である。

に基いてマッチング度Pを求めることもできる。 而して、上記式A. B又はCに基いてマッチング 度Pを算出する際、領域における全ての面景(32 ×32=1024)について相関処理を遂行する ことに代えて、演算速度を高速化するために、領域における画素中の複数個の特定画素、例えば各 行各列1個づつ選定された32個の特定画素のみ について相関処理を遂行することもできる。

上述した通りにして 算出された 3 9 2 8 5 0 個の近似度は、中央処理ユニット 5 0 に内蔵されている R A M に記憶される。しかる後にステップ n - 9 に進行し、このステップ n - 9 においては、上記 3 9 2 8 5 0 個の近似度のうち大きいものから順次に例えば 4 個の近似度が抽出される。次いで、ステップ n - 1 0 に進行し、一番大きい近似で、ステップ n - 1 0 に進行し、一番大きい近似

に基いて、パターンマッチング手段56によって 算出することができる。演算処理の簡略化のため に、上記式Aにおける

(g(i,j)-g),及び(h(i,j)-h)の各々に2値化処理を加えた下記式

$$P = \sum_{i,j} |U(g(i,j) - \bar{g}) - U(h(i,j) - h)|$$
 ... B

ここで、Uは2値化演算を意味し、x>0の場合U(x) = 1 , x≤0の場合U(x) = 0である、 に基いてマッチング度Pを求めることもできる。 求められるマッチング度Pの信頼性を一層高める ためには、所謂正規化相関に基いて、即ち、下記 式

$$P = \begin{cases} \sum_{\substack{i,j \\ i,j}} \left(g(i,j) - \bar{g} \right) \times \left(h(i,j) - \bar{h} \right) \\ \sqrt{\sum_{\substack{i,j \\ i,j}}} \left(g(i,j) - \bar{g} \right)^2 \times \sum_{\substack{i,j \\ i,j}} \left(h(i,j) - \bar{h} \right)^2} \end{cases} \dots C$$

- 40.-

度を有する領域が第1のキーパターン領域候補として抽出される。しかる後にステップn-11に 選行し、このステップn-11においては、 選記 された上記第1のキーパターン領域候補と、 上記第1のキーパターン領域候補と、 上記第1の本半分(又は右半部)に で 表示手段 5 2 の左半分(又は右半部)に で 表示手段 6 高倍率の 画像に おける他の全の 第 出た と の の 類 似度が 集出 と の の 領域の 8 々との の の で は 、 上記近似度の場合と の 領域の 8 々との の で は 、 上記近似度の場合と の 領域の 8 々との の 和 互相関値 Q・1 が 小さい程 類 以度が 高い) を 下記式、

 $Q_{12} = Q_{12} - Q_{12}$

ここで、Q・2は抽出された第1のキーパターン領域候補自体の自己相関値であり、Q・2は抽出された第1のキーパターン領域候補と他の領域の各々との相関値である。

に基いて貧出し、かかる相互相関値Qノュに基いて 類似度を算出することができる。上記相互相関値 Q.1自体の算出は、上述した類似度の算出におけ る上記相互相関値Qハの貧出と同様でよい。次い で、ステップn-12に進行し、上記ステップn - 11において复出された相互相関値Q。3のうち の最小値Q・x(min) が所定閾値以上であるか否か が判定される。上記所定閾値は予め設定して、中 央処理ユニット50に内蔵されているRAMに記 憶しておくことができる。このステップn-12 において上記第1のキーパターン領域候補の上記 最小値Q・፣(nin)が所定関値以上であることが確 認されると、更に、上記キーパターン領域候禍が キーパターン領域として適切であるか否かを確認 するために、ステップ n - 1 3 , n - 1 4 , n -15及びn-16が遂行される。ステップn-13 においては、×方向移動源14又はy方向移動源

16が駆動されて、保持手段4及びその上に保持 されているサンプルウエーハ2が、原則的には、 表示手段52の左半部に表示されている比較的高 倍率の画像面积に対応した距離に渡って×方向又 はy方向に移動せしめられる。次いで、ステップ n-14に進行して、上記第1のキーパターン領 域候補と新たに表示手段52の左半部に表示され た比較的高倍率の画像における各領域の全てとの。 類似度、従って相互相関値Qっが复出される。そ して、ステップn-15に進行し、上記ステップ n-14において 算出された全ての相互相関値 Q raのうちの最小値Q ra(ain) が所定間値以上か 否かが判断される。最小値Qng(nin)が所定問題 以上であることが確認された場合には、ステップ n-16に進行し、上記ステップn-13におけ る保持手段4及びその上に保持されたサンプルウ エーハ2の移動が所定回数(例えば15回)遂行

- 43 -

されたか否かが判断され、未だ所定回数に違して いない場合には上記ステップカー13に戻る。上 記ステップ n-13における保持手段4及びその 上に保持されたサンプルウエーハ2の所定回数 (例えば15回)の移動に関しては、次の事実が 注目されるべきである。即ち、上述した如く、保 持手段4上に位置合せすべきウエーハ2が戴冠さ れる場合、ウエーハ2は所要誤差範囲内で保持手 段4上に裁定される、上記ステップn-13にお ける保持手段4及びその上に保持されたサンプル ウエーハ2の所定回数の移動は、位置合せすべき ウエーハ2の裁配における上記所要誤差範囲に対 応した範囲に波る。損営すれば、上記ステップn - 13乃至n-16における確認は、保持手段4 上に位置合せすべきウエーハ2が上記許容誤差範 囲内で載置される限り、上記キーパターン領域候 補のパターンと同一又は所定類似度以上の領域は

- 44 -

1個しか検出されない(従って、上記キーパター ン領域候福はキーパターン領域として適切である) ことの確認である。他方、上記ステップ n-13 における保持手段4及びその上に保持されたサン プルウエーハ 2 の所定回数の移助による x 方向及 びy方向の総移動量は、第2図に図示する直線状 領域8a及び8bのヒッチpy及びpx以下であるこ とが重要である。さもなくば、容易に理解される 如く、上記キーパターン領域候襟と同一の領域が 必然的に表示手段52の左半部(又は右半部)に 出現することになり、上記ステップn-15にお いて必然的に最小值Qna(min)が所定園園以下に なってしまう。上記ステップn-13における保 持手段 4 及びその上に保持されたサンプルウェー ハ2の移動方式自体は、例えば、上記所定回数が 15回である場合、x方向正側に4回移動し、次 いでy方向正側に1回移勁し、しかる後にx方向

負側に4回移動し、次いでy方向負側に1回(この際には2面像介移動せしめる)移動し、そして 更に×方向正側に4回移動する等の方式でよい。

上記ステップ n - 1 6 において所定回数に達した場合には、ステップ n - 1 7 に進行する。そして、このステップ n - 1 7 においては、上記第1のキーパターン領域候補がキーパターン領域として最終的に選定され、そしてかかるキーパターン領域のパターン及び位置が、比較的高倍率の左側(又は右側)画像に関するキーパターン及びその位置としてキーパターンメモリ5 4 に記憶される。

他方、上記ステップ n - 1 2 或いは上記ステップ n - 1 5 において、相互相関値 Q , z の最小値 Q , z (n i n) が所定関値以下であり、従って上記第 1 のキーパターン領域候補がキーパターン領域として適切でないと判断された場合には、ステップ n - 18 に進行する。そして、このステップ n -

- 47 -

図示の具体例においては、更に、上記表示手段 5 2 の右半分(又は左半部)に表示される比較的 高倍率の左側(又は右側)画像に関するキーパタ

18においては、第2のキーパターン領域候補が 既に抽出されたか否かが判別される。そして、第 2のキーパターン領域候補が未だ抽出されていな い場合には、ステップn-19に進行し、上記ス テップロータにおいて選定された第1から第4番 目までの近似度のうちの第2番目に大きい近似度 を有する領域が第2のキーパターン領域候補とし て抽出される。次いで、上記ステップn-11に 戻り、上記第1のキーパターン領域候補について 遂行された適切判別シーケンスが第2のキーパタ ーン領域候補について遂行される。上記ステップ n-18において第2のキーパターン領域が既に 抽出されていた場合には、ステップn-20に進 行し、第3のキーパターン領域候補が既に抽出さ れたか否かが判別される。そして、第3のキーパ ターン領域候補が未だ抽出されていない場合には、 ステップ n-21に進行し、上記ステップ n-9

- 48.-

ーン及びその位置もキーパターンメモリ54に記 憶される。かかるキーパターン及びその位置は. 上述した通りにして遂行された比較的高倍率の左 側(又は右側)画像に関するキーパターン及びそ の位置を基準にして遂行することができる。更に 詳述すると、比較的高倍率の右側(又は左側)両 像に関するキーパターン領域は、上述した通りに して実際に選定することなく、比較的高倍率の左 側(又は右側)画像に関する既に選定されたキー パターン領域と同一の領域を直接的に選定する。 そして、かかるキーパターン領域のパターン信号 即ちキーパターン信号として、比較的高倍率の左 側(又は右側)画像に関するキーパターン信号を そのまま転用して記憶する。また、キーパターン 位置については、比較的高倍率の左側(又は右側) 画像に関するキーパターン位置、第2図に図示す るピッチのX、及び顕微鏡28における左側入光開

口36 a と右側入光開口36 b との間隔に基いて 算出し、かかる結果をキーパターン位置信号とし て記憶する。勿論、必要ならば、比較的高倍率の 右側(又は左側)画像についても、比較的高倍率 の左側(又は右側)画像と同様に上記ステップロ - 7乃至ロー23を遂行してキーパターン領域を 選定することもできる。

更にまた、図示の具体例においては、保持手段 4 及びその上に保持されたサンプルウェーハ 2 を 時計方向(又は反時計方向)に90度回転せしめ た状態における比較的高倍率の左側及び右側画像 の各々に関するキーパターン及びその位置もキー パターンメモリ54に記憶される。かようなキー パターン及びその位置の記憶は、上記ステップ n ー 7 乃至 n ー 2 3 を実際に遂行することによって 達成することもできるが、保持手段4及びその上 に保持されたサンプルウェーハ 2 を時計方向(又 は反時計方向)に90度回転せしめる前の状態における比較的高倍率の左側及び右側面像の各々に関する既に選定されたキーパターン領域と自て選定されたキーパターン領域として選定をも、かかるをキーパターン領域のの既に記憶されるので、から前割90度座標変には変によって連成するのが好都合である。上記90度を報に詳細に説明されているので、かかる説明を引用し、本明細密においては説明を省略する。

上述した通りにして所要数のキーパターン及び その位置がキーパターンメモリ54に記憶される と、保持手段4上に鼓置された位置合せすべきウ エーハ2の自動精密位置合せを遂行することがで きる、本発明に従って構成された自動精密位置合

- 51 -

せシステムにおいては、第3図に図示する如く、 上記移効手段12、更に詳しくは×方向移効源14、 y 方向移動源 1 6 及び θ 方向移動源 1 8 の作動を 制御して、保持手段4上に保持されたウエーハ2 を所要位置に位置付けるための移動制御手段72 も設けられている。かかる移効制御手段72は、 例えば、位置合せすべきウェーハ2の表面の比較 的低倍率の画像に対するパターンマッチング作用 (即ちキーパターンメモリ54に記憶されている キーパターンと同一のパターンの検出)に基いて 移動手段12を作効せしめ、かくしてウエーハ2 の前位置付けを遂行し、しかる後に、位置合せす べきウエーハ2の比較的高倍率の画像に対するパ ターンマッチング作用に基いて移動手段12を作 動せしめ、かくしてウエーハ2を充分精密に所要 位置に位置付ける。所望ならば、上記前位置付け を省略することもできる。而して、パターンマッ

- 52 -

チング作用に基く位置合せ手順は、上記特開昭60-100658 号公報或いは特開昭61-143820 号公報に詳述されている通りの位置合せ手順と実質上同一でよく、それ故に、パターンマッチング作用に基く位置合せ手順についての詳細な説明は、上記公報に委ね、本明細容においては省略する。

以上、本発明に従って相成された自動報密位置合せシステムの好適具体例について添付図面を参照して詳細に説明したが、本発明はかかる具体例に限定されるものでなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形乃至修正が可能であることは多言を要しない。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明に従って相成された自動精密 位置合せシステムの一具体例が装備された半導体 ウエーハ切断装置の一部を図式的に示す簡略斜面 図。 第2回は、典型的なウエーハの表面の一部を示す部分平面図。

第3回は、本発明に従って構成された自動精密 位置合セシステムの一具体例を示すブロック線図。

第4図は、表示手段に表示される、サンプルウエーハの比較的高倍率の画像の一例を示す簡略図。

第5図は、キーパターン領域自動設定手順の一例を示すフローチャート.

第6-1 図乃至第6-1 8 図は、キーパターン 領域自動設定手順に使用される標準パターンを示 す簡略図。

2…半導体ウエーハ

4 … 保持手段

8 a 及び 8 b … 直線状領域

12…移動手段

26…光学手段

2 8 … 顕微鏡

30 … 光路分岐手段

32…第1の光学径路

34…第2の光学径路

38…摄像手段

40…第1の撮像手段

42…第2の撮像手段

44…倍率变换手段

4 6 ··· A/D 交換手段

48… 画像フレームメモリ

50 ··· 中央処理ユニット (キーパターン自動 設定手段 (分散値算出手段及びキーパ ターン領域選定手段)]

5 2 … 表示手段

5 4 …キーパターンメモリ

5 6 … パターンマッチング手段

72…移動制御手段

- 55 -

